

УДК 537.312.62

©1993

**КОРРЕЛЯЦИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МАЛЫМИ ФЛЮЕНСАМИ
БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ**

*В. Т. Адонкин, Б. В. Алексеенко, А. П. Галушкина, П. П. Горбик, Б. М. Горелов,
В. В. Дякин, В. М. Огенько, В. С. Мельников, Н. Д. Пишенцова*

При облучении высокотемпературного сверхпроводника $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ флюенсами быстрых нейтронов $3 \cdot 10^{13} - 1.7 \cdot 10^{18} \text{ м}^2$ обнаружена корреляция между повышением температуры сверхпроводящего перехода и уменьшением параметра с кристаллической решетки. При этом поведение T_c и c не зависит от степени разупорядочения цепочек Cu1-O1. Корреляция связывается с перераспределением электронной плотности между плоскостями Cu2-O и цепочками Cu1-O1 при изменении длины связи Cu2-O4-Cu1.

Облучение высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) состава $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ быстрыми нейtronами флюенсами $\Phi > 10^{21} \text{ м}^{-2}$ приводит к понижению температуры сверхпроводящего перехода T_c . Понижение T_c связывалось с эффектами локализации или отклонения стехиометрии по кислороду в проводящих плоскостях и цепочках под действием облучения [1-6]. Возможен обратный эффект облучения на кристаллическую решетку — совершенствование решетки. Совершенствование решетки связано с уменьшением количества собственных дефектов в результате рекомбинации междуузельных атомов и вакансий в узлах кристаллической решетки. Это явление известно как эффект малых доз [7,8].

Эффект, по-видимому, обусловлен стимулированной кулоновскими и упругими полями радиационных и собственных дефектов, диффузией междуузельных дефектов к вакансиям кристаллической решетки и их рекомбинацией. Естественно предположить, что аналогичный эффект реализуется в ВТСП. При этом по мере совершенствования кристаллической решетки и подавления эффектов локализации или нарушения стехиометрии по кислороду в связях Cu-O возможно повышение T_c .

Эффект реализуется при малых флюенсах, когда концентрация радиационных дефектов не превышает собственную. Из равенства концентраций собственных и радиационных дефектов можно оценить интервал области малых флюенсов. Концентрацию собственных дефектов в образцах $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ определим из измерений временных спектров аннигиляции позитронов [9]. Спектры характеризуются двумя компонентами $\tau_1 = 162 \pm 6$ и $\tau_2 = 301 \pm 15$ пс. Компонента τ_2 связана с концентрацией дефектов, которыми являются преимущественно вакансии меди Cu1

и бария [10,11]. По величине τ_2 , согласно [12], определим концентрацию дефектов. Она составляет $\sim 10^{23} \text{ м}^{-3}$. Предполагая, что энергия образования междуузельного атома любой подрешетки $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7 \sim 25 \text{ эВ}$, получим, что нейтроны со средней энергией $\sim 2 \text{ МэВ}$, сечением столкновения $2 \cdot 10^{-20} \text{ м}^{-2}$ [13] образуют равную концентрацию радиационных дефектов при флюенсе $\sim 10^{17} \text{ м}^{-2}$ (максимальное количество смешанных атомов, приходящихся на один нейtron, $\sim 10^{-3}$). Следовательно, нижний предел интервала малых флюенсов меньше 10^{17} м^{-2} , а верхний не превышает 10^{21} м^{-2} .

Целью настоящей работы было исследование влияния облучения малыми флюенсами быстрых нейтронов $3 \cdot 10^{13} - 2 \cdot 10^{18} \text{ м}^{-2}$ на температуру сверхпроводящего перехода и кристаллическую решетку $\text{BTCP} \text{ YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.

1. Методика и техника эксперимента

Облучение осуществлялось быстрыми нейтронами с энергией 0.1–13 МэВ при температуре 340 К. Интенсивность пучка нейтронов $1.5 \times 10^{12} \text{ н/с} \cdot \text{м}^2$. Величина флюенса регулировалась выбором времени облучения. Медленные нейтроны отсекались кадмиевым фильтром толщиной 0.8 мм. Каждый образец облучался однократно.

Исследовались керамические образцы, приготовленные методом твердофазного синтеза. Керамика готовилась в виде шайб и имела состав $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ с изменением δ в шайбе от 0 до 0.07.

Образцы вырезались из шайб в виде параллелепипедов с размерами $4 \times 1 \times 0.5$ мм. Контакты наносились вжиганием серебряной пасты при $T \sim 250^\circ\text{C}$ в течение 1 мин до облучения образцов. Сопротивление изменилось четырехконтактным методом на постоянном токе. Величина тока варьировалась от 0.5 до 5 мА и не влияла на T_c . Температура T_c определялась по середине сверхпроводящего перехода образца.

Облучению каждой дозой подвергалось по пять образцов, приготовленных из одной шайбы. Количество шайб 8 штук. Общее количество образцов, облучавшихся одной дозой, 40 штук. Для каждого пяти образцов определялась средняя температура \tilde{T}_c до и после облучения. Разность этих температур ΔT_c усреднялась по количеству шайб $\Delta \tilde{T}_c$.

Рентгеноструктурные измерения выполнены на дифрактометре «Дрон-3». Измерялись параметры кристаллической решетки a , b , c , δ и параметр порядка, описывающий степень упорядочения цепочек $\text{Cu}1 - \text{O}$, $\eta = C(\text{O}1) - C(\text{O}5)/C(\text{O}1) + C(\text{O}5)$, где $C(\text{O}1)$ и $C(\text{O}5)$ — концентрация кислорода в позициях O1 и O5. Методика измерений описана в [14,15]. Рентгеноструктурные измерения после облучения проведены на образцах, приготовленных из одной шайбы.

2. Экспериментальные результаты и обсуждение

До облучения величины \tilde{T}_c образцов, приготовленных из разных шайб, составляли 88.6–91 К. Минимальная величина флюенса составляла $3 \cdot 10^{13} \text{ м}^{-2}$. При этом флюенсе изменения T_c не наблюдалось. С ростом величины флюенса T_c увеличивается, достигая максимума при

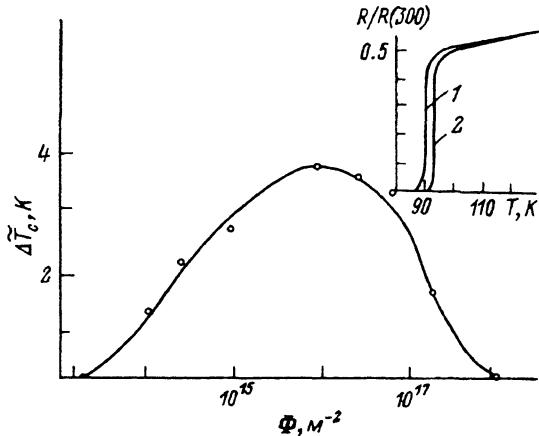


Рис. 1. Зависимость изменений температуры перехода от флюенса сверхпроводника $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$. На вставке — температурные зависимости сопротивления $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ до (1) и после (2) облучения флюенсом $1.05 \cdot 10^8 \text{ м}^{-2}$.

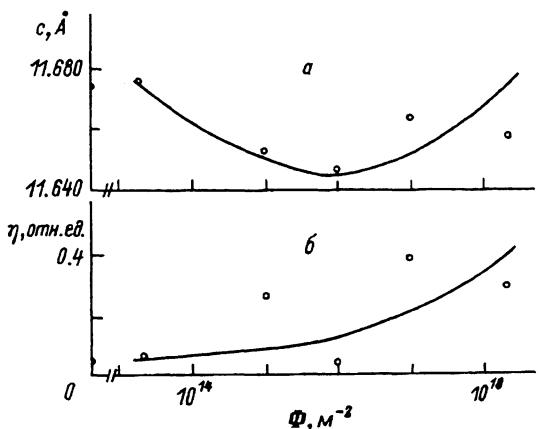


Рис. 2. Зависимости параметра c (а) и параметра порядка (б) от флюенса.

$\Phi = 1.05 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-2}$ (рис. 1). Увеличение T_c составляло в среднем $\sim 3.9 \text{ К}$, причем для некоторых образцов увеличение T_c достигало $\sim 4.1 \text{ К}$. При дальнейшем росте Φ величина ΔT_c уменьшается и при $\Phi > 1.05 \cdot 10^{18} \text{ м}^{-2}$ повышения T_c не наблюдалось.

Параметры решетки $a = 3.821 \pm 0.0002 \text{ \AA}$ и $b = 3.889 \pm 0.0005 \text{ \AA}$ не изменяются при облучении, тогда как параметр c значительно зависит от величины флюенса и его значение антикоррелирует с величиной ΔT_c (рис. 2, а). Так, минимум c соответствует флюенсу, при котором наблюдается максимум T_c .

Значения параметра порядка исходных и облученных образцов представлены на рис. 2, б. В исходных образцах заполнение кислородом позиций О1 и О5 приблизительно одинаковое. После облучения заполнение позиций О1 и О5 изменяется случайным образом, хотя заметна тенденция к увеличению заполнения позиции О1 с ростом флюенса. Существенно, что корреляции между поведением η и дозовыми зависимостями \tilde{T}_c и c не наблюдается.

Таким образом, в интервале флюенсов $10^{14} - 10^{18} \text{ м}^{-2}$ наблюдается увеличение T_c , которое коррелирует с уменьшением c — параметра кристаллической решетки.

Параметры решетки и T_c YBa₂Cu₃O₇ после γ -облучения

η	$T_c \pm 0.1$, К	c , Å	Доза, кГр ($T_{обл}$)
0.93	90.3	11.685	0
0.80	90.3	11.680	250 (300)
0.78	90.3	11.684	8 (300)
0.60	90.3	11.680	100 (77)
0.55	90.3	11.684	8 (77)

Поведение T_c не зависит от степени упорядочения цепочек Cu1-O в интервале изменения η 0.05–0.39. Поскольку параметр c также изменяется, исследуем зависимость $T_c(\eta)$ при постоянном c . Для этого создавалось разупорядочение цепочек Cu1-O облучением образцов YBa₂Cu₃O₇ малыми дозами γ -квантов со средней энергией 1.22 МэВ при температурах $T_{обл} = 300$ и 77 К [11]. Для измерений T_c отбирались образцы с незначительными изменениями c после облучения. Условия эксперимента и результаты измерений T_c и η представлены в таблице. Из этой таблицы видно, что температура сверхпроводящего перехода YBa₂Cu₃O₇ не зависит от степени упорядочения цепочек Cu1-O. Следовательно, эффект увеличения T_c обусловлен уменьшением параметра c кристаллической решетки и связанными с ним процессами в плоскостях Cu2-O. Поскольку внутреннее разупорядочение не влияет на T_c , то поведение T_c , по-видимому, связано с изменением в энергетическом спектре носителей.

Можно выделить три возможных процесса воздействия на энергетический спектр носителей в плоскостях Cu2-O при уменьшении параметра c , а именно: рекомбинация вакансий O₂ и O₃ с междуузельными атомами кислорода, частичное перекрытие d_{z^2} орбиталей Cu2 соседних плоскостей, увеличение перекрытия d_z^2 и Cu1 с p_z орбиталами O4.

Рекомбинация вакансий и междуузельных атомов кислорода в кислородной подрешетке, с одной стороны, уменьшает параметр c вследствие усиления кулоновского притяжения между ионами металлов и кислорода в решетке сверхпроводника, а с другой стороны, подавляет возможное влияние на T_c эффектов локализации и отклонения стехиометрии по кислороду в плоскостях Cu2-O. Концентрация рекомбинированных дефектов кислорода не более $\sim 10^{23}$ м⁻³, что соответствует одному атому кислорода на 100–1000 Å. Влияние такой концентрации на степень заполнения энергетической зоны и длину когерентности — параметры, которые при фононных и нефононных механизмах высокотемпературной сверхпроводимости определяют температуру перехода [16] и составляют соответственно 10^{27} м⁻³ и 20–30 Å [17], — вероятно, мало. Поэтому первый процесс может привести к уменьшению c , однако его влияние на T_c маловероятно.

Второй процесс может усилить обмен электронами между эквивалентными плоскостями Cu2-O и изменить топологию энергетических поверхностей, однако привести к перераспределению электронной плотности в зонах, образованных орбиталью $d_{x^2-y^2}$ (Cu2) и p_x (O2), p_y (O3), или изменить длину когерентности, по-видимому, не может.

Наиболее вероятной причиной изменения энергетического спектра электронов в плоскостях Cu2-O является третий процесс. По мере сокра-

щения связи Cu₂-O₄-Cu₁ усиливается обмен электронами между плоскостями Cu₂-O и цепочками Cu₁-O. При этом из-за неэквивалентности энергетических зон и разной плотности электронов обмен приводит к перераспределению электронной плотности между зонами плоскостей и цепочек. Изменение электронной плотности в плоскостях Cu₂-O индуцирует смещения T_c .

Таким образом, в области малых флюенсов быстрых нейтронов в кристаллической решетке YBa₂Cu₃O₇ наблюдается антикорреляция параметра c и температуры сверхпроводящего перехода. При этом поведение T_c обусловлено, по-видимому, перераспределением электронной плотности между плоскостями Cu₂-O и цепочками Cu₁-O.

Список литературы

- [1] Давыдов С.А., Воронин В.И., Карьян А.Е. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 47. № 2. С. 193-197.
- [2] Aleksashin V.A., Davydov S.A., Kar'yan A.T. et al. // Physica C. 1988. V. 153. N 1. P. 211-215.
- [3] Atobe K., Yoshida H. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. N 13. P. 7194-7199.
- [4] Воронин В.И., Давыдов С.А., Карьян А.Е. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. Приложение. С. 165-169.
- [5] Воронин В.И., Бергер И.Ф., Гощицкий В.Н. и др. // Тез. докл. I Всес. совещ. по ВТСП. Харьков, 1988. Ч. II. С. 161.
- [6] Воронин В.И., Гощицкий В.Н., Давыдов С.А. и др. // Там же. С. 111.
- [7] Пека Г.П., Токалин О.А. // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. 1988. В 14. С. 1-29.
- [8] Галушка А.П., Богданюк Н.С., Давыдюк Г.Е. // Изв. вузов. Физика. 1982. Т. 25. № 3. С. 126-130.
- [9] Corbel C., Berned P., Pascard H. et al. // Appl. Phys. A. 1989. V 48. N 2. P 335-342.
- [10] Aravin L.B., Bobolev A.F., Gustov V.V. et al. // Progress in high temperature superconductivity. World scientific. 1989. V 21. P. 385-389.
- [11] Adonkin V.T., Dyakin V.V., Gorelov B.M. et al. // Mat. Sci. Forum ICRA-9. 1992. V. 105-110. P. 879-884.
- [12] Татур А.О. // ФТТ. 1972. Т. 14. № 10. С. 3060-3065.
- [13] Garber P.J., Kinsly R.R. Neutron cross section. Brookhaven National Laboratory Associated Universities, 1976. V. 11. curves.
- [14] Bar'yakhtar V.G., Zalko-Titarenko A.V., Melnikov V.S. et al. // Int. J. of Mod. Phys. 1989. V. 1. N. 5. P. 1259-1265.
- [15] Кислый П.С., Прихна Т.А., Мошиль В.Е. и др. // Тез. докл. I Всес. совещ. по ВТСП. Харьков, 1988. Ч. II. С. 124.
- [16] Давыдов А.С. Высокотемпературная сверхпроводимость. Киев: Наукова Думка, 1990. 173 с.
- [17] Горьков Л.П., Копнин Н.Б. // УФЖ. 1988. Т. 156. № 1. С. 115-137.

Институт химии поверхности АН Украины

Киев

Поступило в Редакцию

21 октября 1992 г.

Институт геофизики минералов АН Украины

Киев